

ساخت و بررسی صیقل دهنده مناسب جهت پولیش شیشه با استفاده از ترکیبات سیلیس و اکسید سریم و کاربید سیلیسیم

فاطمه صفاری^{*}، احمد منشی^۱، امیر عباس نوربخش^۲ و مجتبی سلطانپور^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

۲- استاد، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

۳- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، گروه مواد، شهرضا، ایران

۴- کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرضا، ایران

*Saffari1556@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۹۰/۱۲/۱۴، تاریخ پذیرش: ۹۱/۰۴/۰۳)

چکیده

در این پژوهه پولیش پایه سریم برای صیقل کاری روی سطح شیشه‌های معدنی مورد توجه قرار گرفت. از مواد اولیه اکسید سریم، نانو سیلیس، میکروسیلیس، متاسیلیکات سدیم استفاده گردید که به صورت پودر خشک جهت تولید نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. دمای پخت ۹۵۰ و ۷۵۰ درجه سانتی گراد برای سه نمونه در نظر گرفته شد. با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس فازهایی چون Ce₂Si₂O₇, SiC, Na₆Si₈O₁₉ و SiO₂ بود و موروف‌لوری آن‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی و نرم افزار آنالیز تصویری مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین مقاومت به سایش، استحکام، وزن مخصوص، درصد وزنی و درصد حجمی جذب آب اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده از هر نمونه مقایسه گردید. به طور کلی نمونه شامل نانو سیلیس، متاسیلیکات سدیم، اکسید سریم و کاربید سیلیسیم که در دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد پخت شده است، دارای خواص مطلوب‌تری بوده است.

واژه‌های کلیدی:

پولیش شیشه، نانو سیلیس، اکسید سریم، میکروسیلیس، کاربید سیلیسیم

۱- مقدمه

تاریخ دقیق دست یابی بشر به این راز کاملاً مشخص نیست. غالباً به زمان‌هایی مانند ۵۰۰۰-۷۰۰۰ سال و گاه حتی ۱۲۰۰۰ سال پیش اشاره می‌شود. به نظر می‌رسد که مهره‌های رنگین شیشه‌ای نخستین محصولات شیشه‌ای بوده‌اند که به دست بشر ساخته شده

استفاده بشر از شیشه برای ساخت ابزار و آلات مختلف از هزاران سال پیش آغاز شده است. ابتدا شیشه‌های طبیعی چون ابسیدین و موادی نظیر آن برای ساخت ابزار مورد استفاده قرار می‌گرفت اما پس از چندی بشر به راز ساخت شیشه پی برد.

محاسبات آن‌ها) توسعه داد [۵]. سریم، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان Ce و عدد اتمی ۵۸ می‌باشد. سریم، عنصر فلزی خاکستری رنگی است که به گروه لانتانیدها تعلق دارد. این عنصر در برخی از آلیاژهای غیر متداول در طبیعت بکار می‌رود و شکل اکسید شده آن در صنعت شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نظر رنگ و درخشش شبیه آهن است، اما هم نرم بوده و هم چکش خوار و انعطاف پذیر است. به علت نزدیکی نسبی ۴f و اوربیتال‌های مدار بیرونی در سریم، این عنصر خواص شیمیایی جالب توجهی از خود نشان می‌دهد، مثلاً فشردن این عنصر وقتی که در حال سرد شدن است، حالت اکسیداسیون آن را از تقریباً سه به چهار تغییر می‌دهد. سریم در حالت اکسیداسیون +۳، سروس (Cerous) و در حالت اکسیداسیون +۴، سریک (Ceric) نامیده می‌شود. نمک‌های سریم (IV) نارنجی، قرمز یا زرد فام هستند، در حالی که نمک‌های سریم (III) عمولاً سفید می‌باشند. اکسید سریم عموماً به صورت پودر زرد رنگ ظاهر می‌شود. اکسید سریم در آب قابل حل شدن نیست و در اسیدهای معدنی قوی حل می‌شود. از نظر فیزیکی این اکسید می‌تواند به صورت پودر، ذرات درشت، ذرات شکری، قرص و حتی پودر نانو باشد [۶]. سیلیس یا اکسید سیلیسیم با فرمول شیمیایی SiO_2 فراوان‌ترین ترکیب اکسیدی موجود در پوسته زمین است. سیلیس در طبیعت به صورت آزاد یا به صورت ترکیب با سایر اکسیدها وجود دارد. سیلیس به صورت کریستالیت، تریدیمیت و کوارتز می‌تواند ظاهر شود. با توجه به اینکه انتقالات ساختمانی برای سیلیس مشکل و زمانبر است، وجود کانی ساز اکسید سدیم با پیوندشکنی اتم‌های سیلیسیم و اکسیژن در سیلیس انتقال را تسريع می‌بخشد. رایج‌ترین ساختار سیلیس کوارتز می‌باشد. شن، عقیق، یاقوت ارغوانی و سنگ چخماق سیلیس با رگه‌هایی از ناخالصی هستند. سیلیکا قابل حل شدن در آب نیست اما به مقدار جزیی در قلیاها و کاملاً در اسید هیدروفلوریک حل می‌شود. سیلیکا خالص به رنگ سفید است. سیلیکا کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان پرکننده برای رنگ و لاستیک قابل استفاده است،

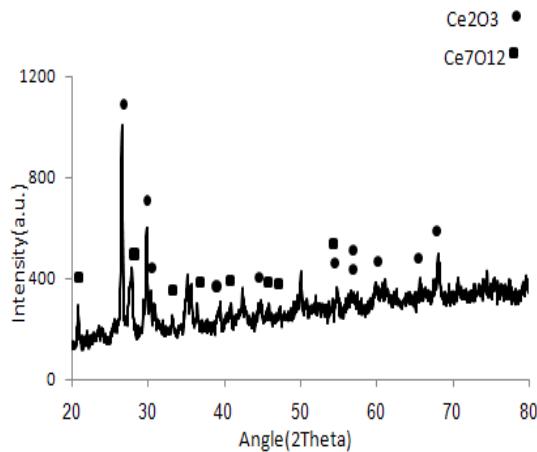
است. این مهره‌ها به عنوان وسایلی زینتی مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند و گاه برای آن‌ها خواص جادویی نیز قائل بوده‌اند. این مهره‌ها در حدود ۷۰۰۰ سال پیش در مصر مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. به تدریج ساخت سایر وسایل وابزار شیشه‌ای در مصر، خاورمیانه و دیگر کشورها رواج یافت. به طور مثال شام (سوریه فعلی) در حدود ۳۰۰۰ سال پیش یکی از مراکز مم تجارت آلات شیشه‌ای بوده است [۱]. ساخت کامپوزیت‌ها سال‌هاست که مورد توجه قرار گرفته است و برای بهبود خواصی نظیر تنفس برشی، استحکام، میزان کرنش تا شکست، نوع شکست و چقرومگی بکار می‌روند. ساخت کامپوزیت‌های سرامیکی گوناگون جهت بهبود خواص، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسته به کاربرد کامپوزیت، انتخاب ساختار سرامیکی و فاز جانبی مناسب آن اهمیت فراوانی یافته است. در دهه اخیر کامپوزیت‌های اکسیدی - غیراکسیدی توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، اما برای انتخاب یک سرامیک اکسیدی مناسب بعنوان فاز اصلی باید به خواصی نظیر نسوزندگی و ضریب انبساط حرارتی توجه کرد [۲]. واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوت-تائینگوچی (Norio Taniguchi) استاد دانشگاه علوم توکیو در سال ۱۹۷۴ بر زبان‌ها جاری شد. او این واژه را برای توصیف ساخت مواد (وسایل) دقیقی که تولرنس ابعادی آن‌ها در حد نانومتر می‌باشد، بکار برد [۳]. بینیگو رهرب (Bining and Rehrer) نظریات در کسلر (Derkessler) را به طریقه عملی توسعه دادند. در سال ۱۹۸۱ آن‌ها اولین افرادی بودند که توانستند اتم‌ها را بینند و از اینجا بود که نانوتکنولوژی ممکن شد. دانشمندان خیلی زود توانستند اتم‌ها را به طور منظم بر روی یکدیگر سوار کنند تا ساختارهای در مقیاس نانو را بسازند [۴]. در سال ۱۹۸۶ واژه فناوری نانو توسط کی اریک در کسلر، در کتابی تحت عنوان (موتور آفرینش آغاز دوران فناوری نانو) باز آفرینی و تعریف مجدد شد. وی این واژه را به شکل عمیق‌تری در رساله دکترای خود مورد بررسی قرارداده و بعدها آنرا در کتابی تحت عنوان (نانوسیستم‌ها، ماشین‌های مولکولی، چگونگی ساخت و

یکی از کاربردهای نانو تکنولوژی در صنعت سرامیک مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- مواد و روش تحقیق

۲-۱- آماده سازی نمونه ها

در این مرحله مطابق جدول (۱) پودرهای مختلف را پس از وزن کردن به مقدار معین با هم مخلوط کرده (عمل مخلوط کردن هریک از این پودرها به مدت پنج دقیقه طول کشید) و سپس به این پودرها به اندازه کافی آب اضافه شد. پس از ۲۴ ساعت قرار گرفتن در محیط، این نمونه ها در خشک کن در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد به مدت دو ساعت خشک شدند. سپس نمونه ها در کوره به مدت دو ساعت پخت داده شد. مشخصات اکسید سریم مورد استفاده در جدول (۲) و الگوی پراش آن در شکل (۱) نشان داده شده است.



شکل (۱): الگوی پراش پرتو X پودر اکسید سریم

در ساخت شیشه های معمولی، در سرامیک، در ساخت و ساز و در تهیه مواد دیگر، به عنوان مثال، کاربید سیلیکون ساخته می شود. کوارتز ذوب شده خالص سیلیس آمورف است، که در مواد شیمیایی خاص و دستگاه های نوری استفاده می شود. به خاطر ضریب انبساط حرارتی پایین آن، می تواند سریعاً با تغییر درجه حرارت تغییر کند و در یک محدوده وسیعی از دما کاربرد دارد. بر خلاف شیشه های معمولی، مادون قرمز و نور ماوراء بنشش را جذب نمی کند. در سال ۱۹۹۱، جی لاق (J.Luc) در یک پتنت آمریکایی مقاله را منتشر کرد که در آن از ترکیب برن جهت صیقل کاری شیشه استفاده کرد [۷]. در سال ۱۹۹۸، ملارد و روچل (L.Rochelle) اثر عناصر کمیاب خاکی را بر صیقل کاری شیشه مورد بررسی قرار دادند [۸]. هولکومب و گورین (E.Holcombe and H.Gorin) در سال ۱۹۹۸ به بررسی ساخت ساینده هایی که در آن ها از اکسید روی استفاده شده بود پرداختند [۹]. ترکیب پولیش پایه سریم برای پولیش کردن با بازدهی بالا و سریع روی سطح شیشه های معدنی، لزه های اپتیکی پلاستیکی و صفحات پلاستیکی سازگاری خوبی دارد. پولیش شیشه های آلی کاملاً حساس و متفاوت است. توجه روی این حقیقت است که آن ها نرم و شکننده و در برابر خراش خیلی حساس هستند. صیقل دادن ناکافی منجر به خراش های ریز و صیقل بسیار ساینده موجب خراش درشت و کدر شدن شیشه می شود. در این تحقیق هدف ساخت یک صیقل دهنده مناسب جهت پولیش کردن شیشه می باشد. اگر بتوان ذرات ریز نانو سیلیس را در کنار اکسید سریم و پیوند دهنده های مناسب که از بافت سیمان های سرامیکی باشند، قرار داد و یک صیقل دهنده ظرفی ساخت که بتواند شیشه ها را صیقلی کند، آنگاه

جدول (۱): ترکیب شیمیایی نمونه های مورد بررسی

ترکیب شیمیایی	کاربید سیلیسیم (گرم)	متا سیلیکات سدیم(گرم)	اکسید سریم (گرم)	نانوسیلیس (گرم)	میکرو سیلیس (گرم)	آب (میلی لیتر)	دما پخت (°C)
نمونه ۱	۸/۵	۱	۸/۵	—	۲	۹	۹۵۰
نمونه ۲	۸/۵	۱	۸/۵	—	۲	۹	۷۵۰
نمونه ۳	۱۷	۲	۱۷	۴	—	۳۰	۹۵۰

جدول (۲): ترکیب شیمیایی اکسید سریم مورد استفاده در تحقیق (درصد وزنی)

Ce_2O_3	Fe_2O_3	SiO_2	CaO	PbO	Al_2O_3	NiO	CuO	Y_2O_3
۹۰/۸	۰/۵	۴	۲	۰/۵	۱	۰/۵	۰/۵	۰/۲

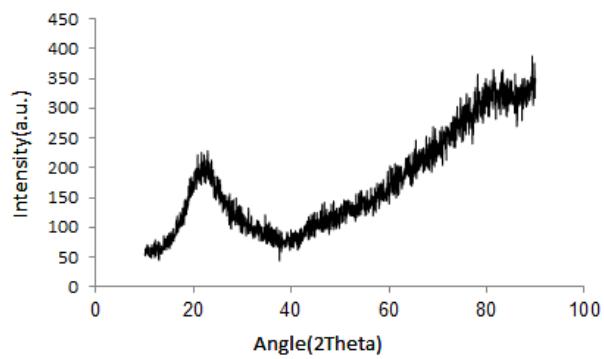
۲-۲- آفالیز پراش پرتو ایکس
به منظور تعیین فازهای کریستالی مواد اولیه و محصولات واکنش از روش پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده گردید. آزمایش‌های پراش پرتو ایکس با استفاده از یک دستگاه پراش پرتو ایکس، ساخت شرکت فلیپس هلند مدل اکس ۴۰ KVP (XPERT) انجام شد. ولتاژ مورد استفاده در دستگاه ۴۰ KVP و جریان اعمالی ۳۰ mA بود. در کلیه آزمایش‌ها از اشعه تک طول موج CuKa با طول موج ۱/۵۴۰۵ آنگستروم استفاده گردید. اندازه گام روش ۰/۰۵ درجه و محدوده روش ۲۰ تا ۱۰۰ درجه انتخاب گردید.

۳-۲- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، برای بررسی مورfolوژی نمونه‌های گوناگون، تعدادی از نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت تا شکل و اندازه ذرات و میزان تخلخل‌ها و توزیع تخلخل‌ها در هر کدام از نمونه‌ها بررسی شود. شایان ذکر است که با توجه به این که نمونه‌های تولید شده سرامیکی هستند و هادی الکتریکی می‌باشند، برای بررسی آن‌ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی، بر روی نمونه‌ها ابتدا توسط دستگاه پوشش دهی، یک لایه نازک طلا پوشش داده شد تا هادی الکتریکی شوند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی توسط دستگاه میکروسکوپ روبشی مدل AIS 2100 ساخت شرکت سرون تکنولوژی به دست آمد.

۴- استفاده از نرم افزار آنالیز تصویری
به منظور تعیین میزان تخلخل نمونه‌ها، اندازه دانه‌ها و تعیین فازها از نرم افزار آنالیز تصویری استفاده شد.

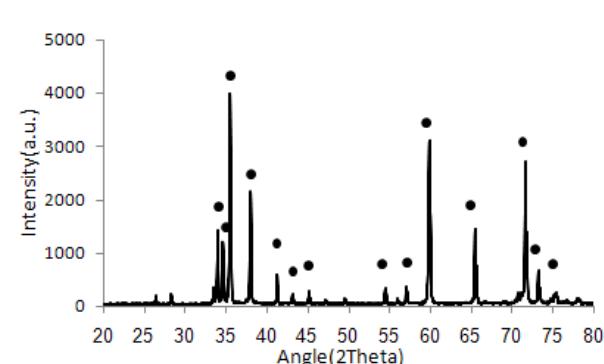
۵- آزمایش اندازه‌گیری استحکام
جهت تعیین استحکام نمونه‌های سرامیکی تولید شده از دستگاه تعیین استحکام استفاده شد. با توجه به اینکه استفاده از این

با توجه به آنالیز پراش اشعه ایکس در شکل (۲) نانوسیلیس مورد استفاده در این تحقیق قادر پیک کریستالی و به صورت آمورف است.



شکل (۲): الگوی پراش پرتو X پودر نانوسیلیس

کاربید سیلیسیم با اندازه دانه تقریباً ۱۰ میکرون ساخت کشور چین خلوص بالای ۹۵ درصد استفاده گردید. الگوی پراش پرتو X پودر کاربید سیلیسیم در شکل (۳) نشان داده شده است.



شکل (۳): الگوی پراش پرتو X پودر کاربید سیلیسیم

۳- نتایج

۳-۱- بررسی نمونه‌ها از نظر شکل ظاهری

نمونه ۲ که از تلفیق سدیم متاسیلیکات و میکروسیلیس همراه با اکسید سریم و کاربید سیلیسیم ساخته شده است و در دمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد پخت داده شده است نمونه خوبی به دست نمی‌دهد و شکننده است. اما نمونه ۱ در دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد پخت داده شده است از استحکام کافی برخوردار است.



شکل (۴): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه ۱

۳-۲- بررسی نتایج آنالیز XRD

پس از بررسی نمونه‌ها از نظر شکل ظاهری نمونه شماره ۲ نا مطلوب بوده به همین دلیل آزمایش XRD تنها برای نمونه‌هایی که بهترین نتیجه را از نظر شکل ظاهری داشته اند (نمونه ۱ و ۳)، انجام شد. نمونه ۱ در دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد پخت داده شده است و دارای ترکیب تری پلی فسفات سدیم، اکسید سریم، متاسیلیکات سدیم، کاربید سیلیسیم و میکروسیلیس می‌باشد. با توجه به شکل (۵)، نتایج XRD نشان می‌دهد که فاز SiC و اکسید سریم از قبل اضافه شده است و میکروسیلیس آمورف به صورت کریستالی در آمده و $Na_6Si_8O_{19}$ از ریشه متاسیلیکات سدیم با فرمول $SiO_{2x}Na_2O_y$ همراه با قدری واکنش با میکروسیلیس و SiC ایجاد شده است. در مجموع پیوند خوبی شکل یافته و قدرت سایندگی به قطعه داده است.

دستگاه مستلزم ساخت نمونه‌های استاندارد است، لذا قبل از انجام آزمایش، نمونه‌هایی به صورت مکعب با ابعاد پنج سانتی متر تهیه گردید.

۶- تعیین درصد وزنی جذب آب

به منظور تعیین درصد وزنی جذب آب ابتدا نمونه‌ها در حالت خشک تو زین گردیده و پس از قرار گرفتن به مدت ۲۴ ساعت در آب، مجددا وزن آن‌ها اندازه گیری شد. هم‌چنین با معلق نگه داشتن نمونه در آب، وزن غوطه‌وری نیز اندازه گیری شد و در نهایت درصد وزنی جذب آب، درصد حجمی تخلخل باز و وزن مخصوص به دست آمد.

$$W_1 : \text{وزن خشک}$$

$$W_2 : \text{وزن مرطوب (تر)}$$

$$W_3 : \text{وزن معلق در آب (غوطه‌وری)}$$

$$\frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100 \quad (1)$$

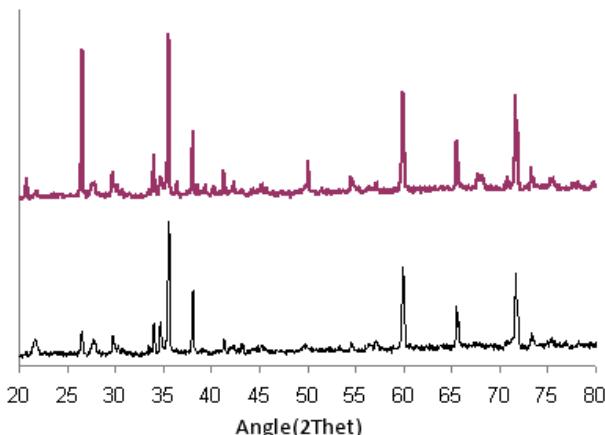
$$\frac{W_2 - W_1}{W_3} \times 100 \quad (2)$$

$$\frac{W_1}{W_3} = \text{وزن مخصوص} \quad (3)$$

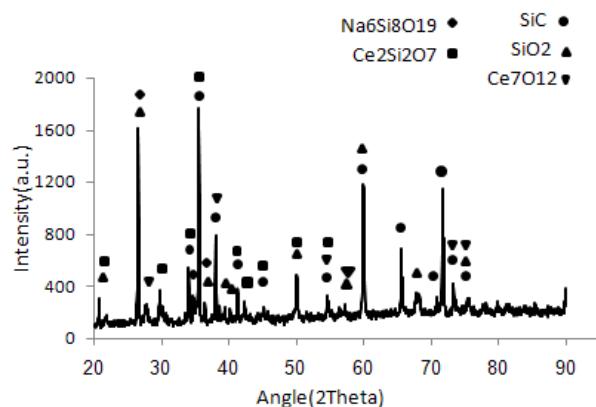
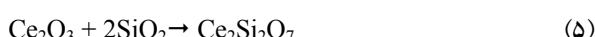
۷- انجام آزمایش سایش

به منظور تعیین مقاومت به سایش تعدادی از نمونه‌ها بر روی آن‌ها آزمایش سایش انجام شد. نحوه انجام کار به این صورت بود که تعدادی از نمونه‌ها به صورت مکعب و با اندازه سطح 1cm^2 ساخته شد و به مدت پنج دقیقه توسط سمباده با مش ۱۰۰ و با سرعت ۱۱۵ دور در دقیقه تحت سایش قرار گرفت. شایان ذکر است که در تمام مدت انجام آزمایش از آب به عنوان روان کننده استفاده شد. وزن نمونه‌ها قبل و بعد از انجام آزمایش توسط ترازو با دقت 0.01 گرم اندازه گیری شد و اختلاف وزن بدست آمده برای هر کدام از نمونه‌ها به عنوان شاخص مقاومت به سایش در نظر گرفته شد.

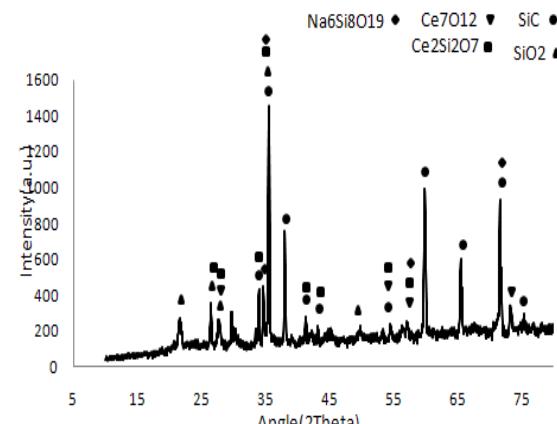
می‌شود که در نمونه شامل نانوسیلیس، فاز کوارتز به مقدار زیادی تشکیل شده و کلیه پیک‌های آن دیده می‌شود. اما در نمونه ۱ میکروسیلیس وارد واکنش برای احتمالاً تولید $\text{Ce}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ گردیده و مقدار زیادی کوارتز وجود ندارد. در نتیجه زمینه از پیک‌های کوچک کوارتز ایجاد شده و این پیک‌ها قابل تشخیص نیستند.



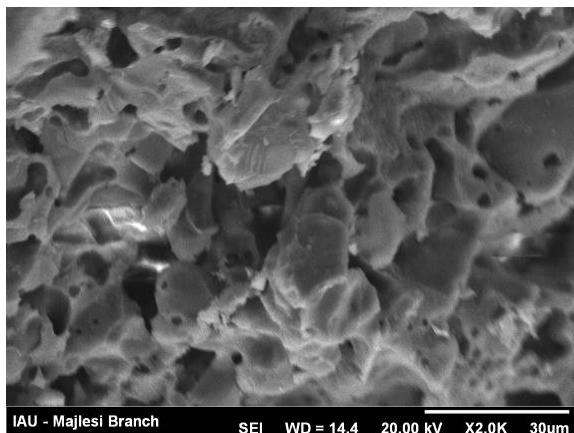
با توجه به شکل (۸) در این نمونه فاز شیشه‌ای بوجود نیامده است و یا اینکه مقدار آن ناچیز است. زیرا چنانچه فاز شیشه‌ای به مقدار قابل توجهی وجود داشت تخلخل‌ها پر می‌شد و زمینه پیوستگی بیشتری از خود نشان می‌داد. فاز کریستالی کوارتز در کنار فاز $\text{Na}_6\text{Si}_8\text{P}_{19}$ که به عنوان چسباننده ذرات است، همراه با مقداری تخلخل و ذرات SiC و اکسید سریم دیده می‌شود. به علت عدم ایجاد فاز شیشه‌ای تخلخل‌ها پر نشده‌اند و شکل گل کلمی به نظر می‌رسد که متعلق به $\text{Ce}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ باشد و تحت واکنش زیر تشکیل می‌شود. هم‌چنین SiO_2 وارد واکنش نشده و در زمینه حضور دارد به همین خاطر مقاومت به سایش خیلی خوبی دارد.



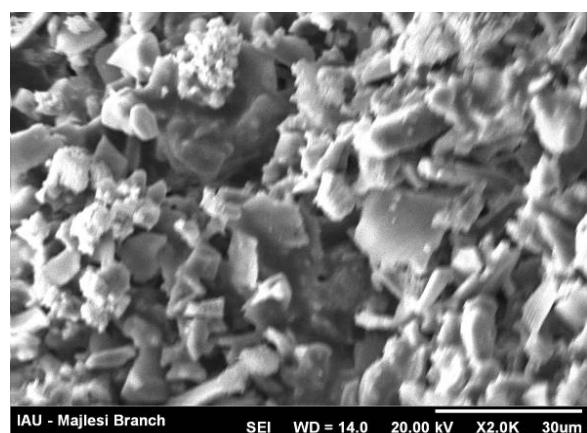
نمونه ۳ در دمای ۹۵۰ درجه سانتی‌گراد پخت داده شده است و دارای ترکیب ترکیب تری پلی فسفات سدیم، اکسید سریم، متاسیلیکات سدیم، کاربید سیلیسیم و نانوسیلیس می‌باشد. با توجه به شکل (۶)، نتایج XRD نشان می‌دهد که ذرات SiC و ذرات SiO_2 حاصل از نانوسیلیس باعث افزایش مقاومت به سایش در این نمونه شده و پیونددهنده $\text{Na}_6\text{Si}_8\text{O}_{19}$ تحت واکنش زیر به وجود آمده است.



از مقایسه دو نمودار فوق و با توجه به شکل (۷) چنین نتیجه

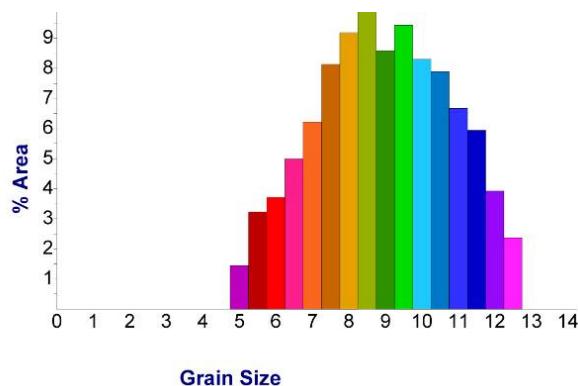


شکل (۱۰): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه ۱



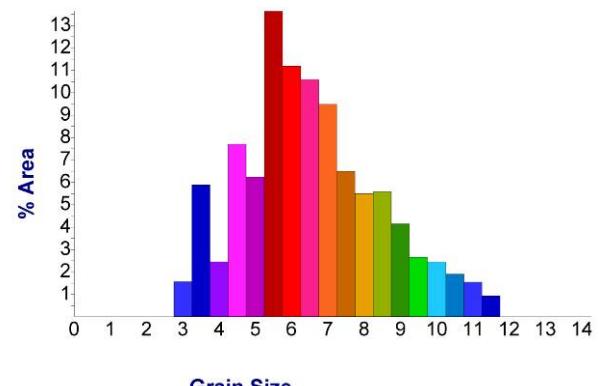
شکل (۸): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه ۳

آنالیز تصویریاً توجه به شکل (۱۱) نمایانگر توزیع اندازه دانه در محدوده ۷ تا ۱۰ میکرون و عدد متوسط $8/4$ میکرون می‌باشد.



شکل (۱۱): توزیع اندازه دانه در نمونه ۱

آنالیز تصویریاً توجه به شکل (۹) نمایانگر توزیع اندازه دانه در محدوده ۵ تا ۸ میکرون و عدد متوسط $7/4$ میکرون می‌باشد.



شکل (۹): توزیع اندازه دانه در نمونه ۳

۳-۴- نتایج آزمایش استحکام
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول (۳) مشاهده می‌شود که نمونه ۳ به دلیل استفاده از نانوسیلیس در آن، دارای استحکام بیشتری نسبت به نمونه ۱ (میکروسیلیس دار) می‌باشد.

با توجه به شکل (۱۰) در این نمونه ذرات اسیدی SiC همراه با سدیم که ذرات اسیدی میکروسیلیس در یک فضای شیشه‌ای حاصل از متاسیلیکات سدیم غوطه‌ور شده‌اند و مجموعاً ذرات اکسید سریم را در بر گرفته‌اند.

۶-۳- تعیین وزن مخصوص، درصد حجمی و درصد وزنی جذب آب

در نمونه‌هایی که آزمایش سایش و استحکام انجام شده بود، وزن مخصوص، درصد وزنی و حجمی جذب آب نیز به منظور تعیین تخلخل نمونه‌ها اندازه گیری شد که نتایج آن در جدول (۵) نشان داده شده است.

دو معیار برای اندازه گیری تخلخل سطحی قطعه وجود دارد که مبنای بر نفوذ آب به درون قطعه است. یکی درصد وزنی جذب آب و دیگری درصد حجمی جذب آب که هر چه این دو معیار کوچک‌تر باشد مقدار تخلخل کمتر است. با توجه به نتایج به دست آمده نمونه ۳ از نظر مقدار تخلخل در وضعیت خوبی است. وزن مخصوص نمونه هر چه بیشتر باشد مقدار تخلخل کمتر و مطلوب‌تر است، که در این مورد نیز نمونه ۳ دارای وزن مخصوص بیشتری است.

جدول (۳): نتایج آزمایش استحکام (KN)

ترکیب شیمیایی (KN)	نمونه ۳	نمونه ۱
	۰/۴۹	۰/۳۴

۵-۲- نتایج آزمایش سایش

نمونه‌هایی که روی آن‌ها آزمایش تعیین استحکام انجام شده است تحت آزمایش سایش نیز قرار گرفتند. نمونه‌ها قبل و بعد از سایش توزین گردیدند که نتایج آن مطابق جدول (۴) آمده است. مشاهده می‌شود که نمونه ۳ بهترین مقاومت به سایش را از خود نشان داده است.

جدول (۴): نتایج به دست آمده از آزمایش سایش

ترکیب شیمیایی	نمونه ۱	نمونه ۳
وزن اولیه (گرم)	۱/۹۷	۱/۲۸
وزن ثانویه (گرم)	۰/۸۹	۱/۱۳
اختلاف وزن (گرم)	۱/۰۸	۰/۱۵

جدول (۵): مقادیر وزن مخصوص، درصد وزنی و حجمی جذب آب

درصد وزنی جذب آب	درصد حجمی جذب آب	وزن مخصوص gr/cm ³	وزن معلق گرم	وزن مرتبط گرم	وزن خشک گرم	ترکیب شیمیایی
۴۶/۹۳	۴۹	۱/۲۰	۱/۶۵	۳/۱۱	۲/۴۵	۱
۳۹/۰۹	۴۶/۳۷	۱/۲۱	۰/۶۹	۱/۱۶	۰/۸۴	۳

۵- مراجع

- [۱] مارقوسیان، واهک،^{شیشه،}دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات ۱۳۸۱.
- [۲] جعفری نژاد، شهریار، عناصر پایه در فناوری نانو و نانوکامپوزیت‌های پلیمری، چاپ اول، تهران: سیماهای دانش ۱۳۸۸.
- [۳] K. Eric, Engines of Creation. Fourth Estate, London, p. 296, 1990.
- [۴] M. Wilson, Nanotechnology: " Basic Science and Emerging Technologies", 2002.
- [۵] حدادی اصل، وحید،^{مقدمه ای بر کاربرد نانوفناوری در پلیمرها} چاپ اول. تهران: روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ۱۳۸۶.
- [۶] M. Wilson, Nanotechnology: " Basic Science and Emerging Technologies", 2002.
- [۷] M.Cook,"Chemical Processes in Glass Polishing",Journal of Non-Crystalline Solid,152-171, 1990.

۶- نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده دمای پخت بهینه، دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد. از نظر شکل ظاهری نمونه‌های ۱ و ۳ مطلوب‌تر از نمونه ۲ شناخته شدند. پس از بررسی نتایج میکروسکوپ الکترونی، آزمایش استحکام، آزمایش سایش و اندازه گیری درصد حجمی و وزنی و وزن مخصوص نمونه‌ها، چنین نتیجه شد که به طور کلی نمونه شامل نانو سیلیس، متاسیلیکات سدیم، اکسید سریم و کاربید سیلیسیم نتیجه بهتری را ارائه داد. لذا می‌توان حتی این نمونه را برای تولید صیقل دهنده‌های صنعتی پیشنهاد کرد.

-
- [10] E.Holcombe, H. Gorin," Ceramic-Banded Abrasive Grinding Tools", United States Patent, 5-366-524, 1994.
 - [8] J. Luc, Nieul, "Polishing Compositions Based on Cerium and Process for the Preparation Thereof", United States Patent, 5-026-421, 1991.
 - [9] P.Melard, L. Rochelle," Cerium/Rare Earth Polishing Composition", United State Patent, 4-786-325, 1998.